

문 의	정보고객지원국 국제출원과	과 장 송병주 042-481-5150 서기관 김미순 042-481-5231
 공공누리 공공저작물 자유이용허락	2016년 10월 25일(화) 조건부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 10월 24일(월) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.	

해외 지재권 출원전략부터 보호요령까지 알려드려요

- 특허청, 국제출원 전략과 해외 지재권 보호 요령에 관한 설명회 개최 -

- 특허청(청장 최동규)은 여러 나라에 특허·상표·디자인을 편리하게 출원할 수 있는 국제출원방법(PCT¹⁾·마드리드²⁾·헤이그³⁾ 국제출원 제도)과 해외에서의 지재권 보호 방안을 현장감 있게 소개하는 설명회를 10월 26일(수) 오후2시 한국과학기술회관(서울 강남구 역삼동)에서 개최한다.
- 이번 설명회는 기업의 지재권 담당자가 그간의 실무경험을 토대로 이 출원제도를 이용한 출원 사례와 효과, 전략 등을 생생하게 전달할 예정이다.
 - 기업들(LG화학, 셀트리온)은 PCT 국제출원(특허)을 많이 하고 있거나, 마드리드 국제출원(상표)을 지속적으로 하고 있어 그간의 풍부한 경험과 다양한 사례가 제시될 것으로 기대된다.

1) PCT 국제출원 : 하나의 특허 출원서로 PCT 조약에 가입한 복수의 국가에 출원한 효과를 부여하는 제도 ('16.10월 현재 151개국 가입)

2) 마드리드 국제출원 : 하나의 상표 출원서로 마드리드 협정에 가입한 복수의 국가에 출원한 효과를 부여하는 제도 ('16.10월 현재 98개국 가입)

3) 헤이그 국제출원 : 하나의 디자인 출원서로 헤이그 협정에 가입한 복수의 국가에 출원한 효과를 부여하는 제도 ('16.10월 현재 51개국 가입)

- 또한, 특허청 국제출원담당자가 2014년 7월부터 시행된 헤이그 국제출원(디자인) 제도와 출원 방법 등을 알기 쉽게 설명할 계획이다.
- 지재권을 획득하기 위한 출원 단계의 주제에 머무르지 않고, 권리 취득 후의 지재권 관리에 관한 내용으로 국내 기업들이 해외에서 겪은 상표권 분쟁 및 대응사례도 소개되어 설명회를 더욱 흥미 있고, 유익하게 만들 전망이다.
- 설명회에는 중소·벤처기업 임직원, 개인 발명가 등 해외 지식 재산권 출원에 관심이 있는 누구나 참가할 수 있다.
- 특허청 이재우 정보고객지원국장은 “오늘날 지식재산권 관리는 기업경영의 성패를 좌우할만큼 날로 그 중요성이 커지고 있다”고 강조하면서, “이번 설명회가 기업들이 해외에서 지식재산을 권리화 하고, 혹시 모를 지재권 분쟁을 대비하는데 도움이 될 수 있기를 기대한다.”고 밝혔다.
- 한편, 자세한 사항은 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에서 확인할 수 있으며, 참석과 관련한 문의는 특허청 국제출원과(042-481-5209)로 하면 된다.

※ 붙임 : 2016 하반기 국제출원설명회 개최 계획

2016 하반기 국제출원설명회 개최 계획

□ 개 요

- (목적) 기업 및 일반인을 대상으로 국제출원의 필요성 및 해외 지재산 보호에 필요한 정보를 제공하여 국제출원에 대한 인식제고
- (중점 사항) PCT·마드리드·헤이그 국제출원 방법, 동 제도의 장점과 해외에서의 지재산 보호전략 등을 소개
- (일시) '16. 10. 26(수) 14:00~16:00
- (장소) 한국과학기술회관 지하1층 소회의실2(서울 강남구 역삼동)

□ 진행 순서

구분	진행시간	발표자
인사말	14:00~14:05 (5분)	국제출원과장
LG화학의 PCT 국제 출원 전략	14:05~14:30 (25분)	LG화학 문상득 차장
마드리드 국제출원제도의 이용사례와 효과	14:30~14:55 (25분)	셀트리온 장지영 과장
헤이그 국제출원제도의 이해와 출원방법	14:55~15:15 (20분)	국제출원과 임현수 주무관
해외 지재산 분쟁사례 및 보호 전략	15:15~15:40 (25분)	한국지식재산보호원 차상훈 선임연구원
질의응답 및 마무리	15:40~16:00	발표자 및 참석자

* 설명회 주제와 발표자 및 발표 순서는 일부 변경될 수 있음